

KAIフォトンクス株式会社 概要

社名	KAIフォトンクス株式会社 / KAI Photonics Co., Ltd.
所在地 (本社／研究室)	【本社】 〒105-0004 東京都港区新橋4-6-15 日新建物新橋ビル4F 【研究室】 〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-1 慶應義塾大学新川崎タウンキャンパスE棟内
設立	2014年12月26日
役員	代表取締役社長 堀之内 英 取締役 CTO 小池 康博
事業内容	<ul style="list-style-type: none">・光伝送ファイバー及びその周辺デバイスの開発及び製造販売・フォトンクス材料、フォトンクスデバイスの開発及び製造販売・産学連携による次世代技術開発の企画・市場調査業務・前各号に附帯関連する一切の事業

KAI フォトニクス株式会社の設立背景

慶應フォトニクス・リサーチ・インスティテュート(以下KPRI)で実施した平成22年度内閣府最先端研究開発支援プログラム(略称FIRST)等の研究成果を社会に還元するために、2014年12月に設立された慶應義塾大学発ベンチャー企業を目指した株式会社である。

(KAIフォトニクスは、KEIO And Innovation から名付けられた)